Docket No. 250628US2S CONT

IN RE APPLICATION OF: Shigeo TAKENAKA, et al.

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

GAU:

SERIAL NO: NEW CONTINUATION APPLICATION			EXAMINER:		
FILED:	HEREWITH				
FOR:	IMAGE DISPLAY APPA	RATUS			
REQUEST FOR PRIORITY					
	ONER FOR PATENTS UA, VIRGINIA 22313				
SIR:					
	fit of the filing date of PC to the provisions of 35 U.S	F Application Number PCT/JP0 S.C. §120.	2/09566, f	filed September	18, 2002, is claimed
☐ Full bene <b>§119(e)</b> :		J.S. Provisional Application(s) Application No.	is claimed <b>Date</b>		provisions of 35 U.S.C.
Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.					
In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:					
COUNTRY Japan		APPLICATION NUMBER 2001-285812		MONTH/DAY/ September 19, 20	
Certified cop	ies of the corresponding Co	onvention Application(s)		•	
are submitted herewith					
☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee					
☐ were filed in prior application Serial No. filed					
were submitted to the International Bureau in PCT Application Number  Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.					
□ (A) A	pplication Serial No.(s) we	ere filed in prior application Ser	ial No.	filed	; and
☐ (B) Application Serial No.(s)					
	are submitted herewith				
	will be submitted prior to	payment of the Final Fee			
	Respectfully Submitted,				
			OBŁON, S MAJER & Llhu	SPIVAK, McCL NEUSTADT, P	elland, .c.
Customar	Jumber		Eckhard H		-
Customer Number			kegistratio	n No. 28,870	
22850					

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 05/03) I:\USER\MLHAR\PCT BYPASS\250628\us-PRIORITY.DOC

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2001年 9月19日

出 願 番 号 Application Number:

特願2001-285812

[ST. 10/C]:

[JP2001-285812]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社東芝

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 3月 2日





【書類名】

特許願

【整理番号】

A000103986

【提出日】

平成13年 9月19日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H01J 1/00

【発明の名称】

画像表示装置

【請求項の数】

7

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝浦一丁目1番1号 株式会社東芝本社事務

所内

【氏名】

竹中 滋男

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番地2 株式会社東芝深谷

工場内

【氏名】

平原 祥子

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番地2 株式会社東芝深谷

工場内

【氏名】

二階堂 勝

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番地2 株式会社東芝深谷

工場内

【氏名】

石川 諭

【特許出願人】

【識別番号】

000003078

【氏名又は名称】

株式会社 東芝



## 【代理人】

【識別番号】 100058479

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴江 武彦

【電話番号】

03-3502-3181

【選任した代理人】

【識別番号】 100084618

【弁理士】

【氏名又は名称】 村松 貞男

【選任した代理人】

【識別番号】 100068814

【弁理士】

【氏名又は名称】 坪井 淳

【選任した代理人】

【識別番号】 100092196

【弁理士】

【氏名又は名称】 橋本 良郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100091351

【弁理士】

【氏名又は名称】 河野 哲

【選任した代理人】

【識別番号】 100088683

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 誠

【選任した代理人】

【識別番号】 100070437

【弁理士】

【氏名又は名称】 河井 将次

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011567

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要



【書類名】

明細書

【発明の名称】

画像表示装置

【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

画像表示面を有する第1基板と、

上記第1基板に隙間を置いて対向配置されているとともに、上記画像表示面を 励起する複数の電子源が設けられた第2基板と、

上記第1基板に対向した第1表面および上記第2基板に対向した第2表面、並びにそれぞれ上記電子源に対向した複数の開孔を有し、上記第1および第2基板間に設けられたグリッドと、

上記グリッドの第1表面上に立設され上記第1基板に当接した複数の柱状の第 1スペーサと、

上記グリッドの第2表面上に立設され上記第2基板に当接した複数の柱状の第 2スペーサと、を備え、

上記第1スペーサの高さは、上記第2スペーサの高さよりも低く形成されていることを特徴とする画像表示装置。

## 【請求項2】

上記各第1スペーサは、上記第1スペーサよりも低抵抗の高さ緩和層を介して 上記第1基板に当接していることを特徴とする請求項1に記載の画像表示装置。

#### 【請求項3】

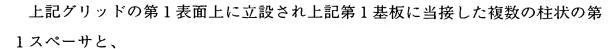
上記第2スペーサは、上記第1スペーサの表面抵抗よりも小さな表面抵抗を有していることを特徴とする請求項1又は2に記載の画像表示装置。

#### 【請求項4】

画像表示面を有する第1基板と、

上記第1基板に隙間を置いて対向配置されているとともに、上記画像表示面を 励起する複数の電子源が設けられた第2基板と、

上記第1基板に対向した第1表面および上記第2基板に対向した第2表面、並びにそれぞれ上記電子源に対向した複数の開孔を有し、上記上記第1および第2基板間に設けられたグリッドと、



上記グリッドの第2表面上に立設され上記第2基板に当接した複数の柱状の第 2スペーサと、を備え、

上記各第1スペーサは、上記第1スペーサよりも低抵抗の高さ緩和層を介して 上記第1基板に当接していることを特徴とする画像表示装置。

## 【請求項5】

上記第2スペーサは、上記第1スペーサの表面抵抗よりも小さな表面抵抗を有していることを特徴とする請求項4に記載の画像表示装置。

## 【請求項6】

上記各第1スペーサは、上記開孔の間で上記グリッドの第1表面上に立設され、上記各第2スペーサは、上記開孔の間で上記グリッドの第2表面上に立設され、上記第1スペーサと整列していることを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載の画像表示装置。

## 【請求項7】

上記グリッドの表面、並びに各開孔の内面は、高抵抗表面処理されていること を特徴とする請求項1ないし6のいずれか1項に記載の画像表示装置。

## 【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1\ ]$ 

#### 【発明の属する技術分野】

この発明は、対向配置された基板と、一方の基板の内面に配設された複数の電子源と、を有した画像表示装置に関する。

[0002]

## 【従来の技術】

近年、高品位放送用あるいはこれに伴う高解像度の画像表示装置が望まれており、そのスクリーン表示性能については一段と厳しい性能が要望されている。これら要望を達成するためにはスクリーン面の平坦化、高解像度化が必須であり、同時に軽量、薄型化も図らねばならない。

[0003]

上記のような要望を満たす画像表示装置として、例えば、フィールドエミッションディスプレイ(以下FEDと称する)等の平面表示装置が注目されている。このFEDは、所定の隙間を置いて対向配置された前面基板および背面基板を有し、これらの基板は、その周縁部同士が直接あるいは矩形枠状の側壁を介して互いに接合され真空外囲器を構成している。前面基板の内面には蛍光体スクリーンが形成され、背面基板の内面には、蛍光体を励起して発光させる電子源として複数の電子放出素子が設けられている。

## [0004]

また、背面基板および前面基板に加わる大気圧荷重を支えるために、これら基板の間には複数の支持部材が配設されている。そして、このFEDでは、電子放出素子から放出された電子ビームを蛍光体スクリーンに照射し、蛍光体スクリーンが発光することにより、画像を表示する。

#### [0005]

このようなFEDでは、電子放出素子の大きさがマイクロメートルオーダーであり、前面基板と背面基板との間隔をミリメートルオーダーに設定することができる。このため、現在のテレビやコンピュータのディスプレイとして使用されている陰極線管(CRT)などと比較して、高解像度化、軽量化、薄型化を達成することができる。

## [0006]

#### 【発明が解決しようとする課題】

上述のような画像表示装置において、実用的な表示特性を得るためには、通常の陰極線管と同様の蛍光体を用い、アノード電圧を数k V以上に設定することが必要となる。しかし、前面基板と背面基板との間の隙間は、解像度や支持部材の特性、製造性などの観点からあまり大きくすることはできず、1~2mm程度に設定する必要がある。したがって、前面基板と背面基板との間に強電界が形成されることを避けられず、両基板間の放電(絶縁破壊)が問題となる。

#### [0007]

そして、放電が生じた場合、背面基板上に設けられた電子放出素子や蛍光体層 が損傷あるいは劣化し表示品位が劣化する可能性がある。このような不良発生に つながる放電は製品として望ましくない。そのため、前面基板あるいは背面基板 に放電に対する耐圧構造を持たせる必要があるが、この場合、製造コストの増加 を生じる。

## [0008]

この発明は以上の点に鑑みなされたもので、その目的は、放電に対する耐圧性に優れ画像品位の向上した画像表示装置を提供することにある。

#### [0009]

## 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、この発明に係る画像表示装置は、画像表示面を有する第1基板と、上記第1基板に隙間を置いて対向配置されているとともに、上記画像表示面を励起する複数の電子源が設けられた第2基板と、上記第1基板に対向した第1表面および上記第2基板に対向した第2表面、並びにそれぞれ上記電子源に対向した複数の開孔を有し、上記第1および第2基板間に設けられたグリッドと、上記グリッドの第1表面上に立設され上記第1基板に当接した複数の柱状の第1スペーサと、上記グリッドの第2表面上に立設され上記第2基板に当接した複数の柱状の第2スペーサと、を備え、上記第1スペーサの高さは、上記第2スペーサの高さよりも低く形成されていることを特徴としている。

## [0010]

上記のように構成された画像表示装置によれば、第1基板と第2基板との間に グリッドが配置されているとともに、第1スペーサの高さは、上記第2スペーサ の高さよりも低く形成されている。そのため、グリッドは第2基板よりも第1基 板側に接近して設けられている。従って、第1基板側から放電が生じた場合でも 、グリッドにより、第2基板上に設けられた電子源の放電破損を抑制することが 可能となる。

#### [0011]

また、この発明に係る画像形成装置は、画像表示面を有する第1基板と、上記第1基板に隙間を置いて対向配置されているとともに、上記画像表示面を励起する複数の電子源が設けられた第2基板と、上記第1基板に対向した第1表面および上記第2基板に対向した第2表面、並びにそれぞれ上記電子源に対向した複数

5/

の開孔を有し、上記上記第1および第2基板間に設けられたグリッドと、上記グリッドの第1表面上に立設され上記第1基板に当接した複数の柱状の第1スペーサと、上記グリッドの第2表面上に立設され上記第2基板に当接した複数の柱状の第2スペーサと、を備え、上記各第1スペーサは、上記第1スペーサよりも低抵抗の高さ緩和層を介して上記第1基板に当接していることを特徴としている。

## [0012]

上記のように構成された画像形成装置によれば、高さ緩和層を設けることにより、複数の第1スペーサに高さのばらつきがあった場合でも上記緩和層によりばらつきを吸収し、複数の第1スペーサと第1基板とを確実に当接、接触させることができる。それにより、第1スペーサと第1基板との電気的導通を確保し、放電現象を抑制することが可能となる。

## [0013]

## 【発明の実施の形態】

以下図面を参照しながら、この発明を、平面表示装置として表面伝導型電子放出装置(以下、SEDと称する)に適用した実施の形態について詳細に説明する

図1ないし図3に示すように、このSEDは、透明な絶縁基板としてそれぞれ 矩形状のガラスからなるリアプレート10およびフェースプレート12を備え、これらのプレートは約1.0~2.0mmの隙間を置いて対向配置されている。リアプレート10は、フェースプレート12よりも僅かに大きな寸法に形成されている。そして、リアプレート10およびフェースプレート12は、ガラスからなる矩形枠状の側壁14を介して周縁部同志が接合され、偏平な矩形状の真空外 囲器15を構成している。

#### [0014]

第1基板として機能するフェースプレート12の内面には画像形成面としての 蛍光体スクリーン16が形成されている。この蛍光体スクリーン16は、赤、青 、緑の蛍光体層、および黒色着色層を並べて構成されている。これらの蛍光体層 はストライプ状あるいはドット状に形成されている。また、蛍光体スクリーン1 6上には、アルミニウム等からなるメタルバック17が形成されている。なお、 フェースプレート12と蛍光体スクリーンとの間に、例えばITOからなる透明 導電膜あるいはカラーフィルタ膜を設けてもよい。

## [0015]

第2基板として機能するリアプレート10の内面には、蛍光体スクリーン16の蛍光体層を励起する電子源として、それぞれ電子ビームを放出する多数の電子放出素子18が設けられている。これらの電子放出素子18は、画素毎に対応して複数列および複数行に配列されている。各電子放出素子18は、図示しない電子放出部、この電子放出部に電圧を印加する一対の素子電極等で構成されている。また、リアプレート10上には、電子放出素子18に電圧を印加するための図示しない多数本の配線がマトリック状に設けられている。

#### [0016]

接合部材として機能する側壁14は、例えば、低融点ガラス、低融点金属等の 封着材20により、リアプレート10の周縁部およびフェースプレート12の周 縁部に封着され、フェースプレートおよびリアプレート同志を接合している。

## [0017]

また、図2および図3に示すように、SEDは、リアプレート10およびフェースプレート12の間に配設されたスペーサアッセンブリ22を備えている。本実施の形態において、スペーサアッセンブリ22は、板状のグリッド24と、グリッドの両面に一体的に立設された複数の柱状のスペーサと、を備えて構成されている。

## [0018]

詳細に述べると、グリッド24はフェースプレート12の内面に対向した第1表面24aおよびリアプレート10の内面に対向した第2表面24bを有し、これらのプレートと平行に配置されている。そして、グリッド24には、エッチング等により多数の電子ビーム通過孔26および複数のスペーサ開孔28が形成されている。電子ビーム通過孔26はそれぞれ電子放出素子18に対向して配列されているとともに、スペーサ開孔28は、それぞれ電子ビーム通過孔間に位置し所定のピッチで配列されている。

## [0019]

グリッド24は、例えば鉄ーニッケル系の金属板により厚さ0.1~0.25mmに形成されているとともに、その表面には、酸化処理によって金属板を構成する元素からなる黒化膜、例えば、Fe304、NiFe304からなる黒化膜が形成されている。更に、グリッド24の表面には、ガラス、セラミックからなる高抵抗物質を塗布、焼成した高抵抗膜が形成されている。グリッド24として、鉄ーニッケルにアルミニウム等の選択酸化し易く、かつ、絶縁性を持つ酸化膜を形成する元素を添加した金属板を用い、この金属板を熱処理することにより、その表面にアルミナ等からなる絶縁膜を形成しても良い。

## [0020]

また、電子ビーム通過孔 26 は、例えば、 $0.15\sim0.25$  mm× $0.15\sim0.25$  mmの矩形状に形成され、スペーサ開孔 28 は、例えば径が約 $0.2\sim0.5$  mmに形成されている。なお、上述した高抵抗膜は、グリッド 24 に設けられた電子ビーム通過孔 26 の内面にも形成されている。

## [0021]

グリッド24の第1表面24a上には、各スペーサ開孔28に重ねて第1スペーサ30aが一体的に立設され、その延出端は、メタルバック17および蛍光体スクリーン16の黒色着色層を介してフェースプレート12の内面に当接している。本実施の形態において、各第1スペーサ30aの延出端は、高さ緩和層として機能するインジウム層31を介してメタルバック17に接着され、メタルバックに電気的に導通している。高さ緩和層には、導電性を有しているとともに、第1スペーサ30a自体の電気抵抗よりも低い電気抵抗を有した材料を用いる。

## [0022]

また、グリッド24の第2表面24b上には、各スペーサ開孔28に重ねて第2スペーサ30bが一体的に立設され、その延出端は、リアプレート10の内面に当接している。そして、各スペーサ開孔28、第1および第2スペーサ30a、30bは互いに整列して位置し、第1および第2スペーサはこのスペーサ開孔28を介して互いに一体的に連結されている。

第1および第2スペーサ30a、30bの各々は、グリッド24側から延出端 に向かって径が小さくなった先細テーパ状に形成されている。

## [0023]

例えば、各第1スペーサ30 a はグリッド24 側に位置した基端の径が約0.4 mm、延出端の径が約0.3 mm、高さが約0.4 mmに形成され、また、各第2スペーサ30 b はグリッド24 側に位置した基端の径が約0.4 mm、延出端の径が約0.25 mm、高さが約1.0 mmに形成されている。このように、第1スペーサ30 a の高さは、第2スペーサ30 b の高さよりも低く形成され、第2スペーサの高さは、第1スペーサの高さに対し約4/3以上、望ましくは2倍以上に設定されている。

#### [0024]

そして、第1スペーサ30aおよび第2スペーサ30bをスペーサ開孔28と同軸的に整列して一体的に設けることにより、第1および第2スペーサはスペーサ開孔を通して互いに連結され、グリッド24を両面から挟み込んだ状態でグリッド24と一体に形成されている。

## [0025]

また、各第2スペーサ30bの外面には、例えば、酸化錫および酸化アンチモンからなる高抵抗被膜が形成され、第1スペーサ30aの表面抵抗よりも小さいが、導電体ではない。

#### [0026]

図2および図3に示すように、上記のように構成されたスペーサアッセンブリ22はフェースプレート12およびリアプレート10間に配設されている。そして、第1および第2スペーサ30a、30bは、フェースプレート12およびリアプレート10の内面に当接することにより、これらのプレートに作用する大気圧荷重を支持し、プレート間の間隔を所定値に維持している。

#### [0027]

図2に示すように、SEDは、グリッド24およびフェースプレート12のメタルバック17に電圧を印加する電圧供給部50を備えている。この電圧供給部50は、グリッド24およびメタルバック17にそれぞれ接続され、例えば、グリッド24に12kV、メタルバック17に10kVの電圧を印加する。すなわち、グリッド24に印加する電圧は、フェースプレート12に印加する電圧より

も高く設定され、例えば、1.25倍以内に設定されている。

## [0028]

次に、上記のように構成されたスペーサアッセンブリ22、およびこれを備えたSEDの製造方法について説明する。

スペーサアッセンブリ22を製造する場合、まず、所定寸法のグリッド24、グリッドとほぼ同一の寸法を有した図示しない矩形板状の第1および第2金型を用意する。グリッド24には予め電子ビーム通過孔26、およびスペーサ開孔28を形成し、グリッド全体を酸化処理により選択酸化させ、電子ビーム通過孔26およびスペーサ開孔28の内面を含めグリッド表面に黒化膜を形成する。更に、黒化膜の上に、ガラスの微粒子を分散させた液をスプレー被覆し、乾燥、焼成して高抵抗膜を形成する。

## [0029]

第1および第2金型は、それぞれグリッド24のスペーサ開孔28に対応した複数の透孔が形成されている。ここで、第1金型は、複数枚、例えば、3枚の金属薄板を積層して形成されている。各金属薄板はグリッドの材料と同じ金属板で厚さ0.25~0.3mmに構成されているとともに、それぞれテーパ状の複数の透孔が形成されている。そして、金属薄板の各々に形成された透孔は、他の金属薄板に形成された透孔と異なる径を有している。そして、これら3枚の金属薄板は、透孔がほぼ同軸的に整列した状態で、かつ、径の大きな透孔から順に並んだ状態で積層され、真空中又は還元性雰囲気中で互いに拡散接合されている。これにより、全体として厚さ0.5~0.6mmの第1金型32が形成され、各透孔は、2つの透孔を合わせることにより規定され、段付きテーパ状の内周面を有している。

#### [0030]

一方、第2金型も第1金型と同様に、例えば、5枚の金属薄板を積層して構成され、第2金型に形成された各透孔は5つのテーパ状透孔によって規定され、段付きテーパ状の内周面を有している。また、第1および第2金型の少なくとも各透孔34の内周面には、ガラスペースト中の有機成分の熱分解温度より低い分解温度をもつレジンが塗布されている。

## [0031]

スペーサアッセンブリの製造工程においては、第1金型を、各透孔の大径側がグリッド24側に位置するように、グリッドの第1表面24aに密着させ、かつ、各透孔がグリッドのスペーサ開孔28と整列するように位置決めした状態に配置する。同様に、第2金型を、各透孔の大径側がグリッド24側に位置するように、グリッドの第2表面24bに密着させ、かつ、各透孔がグリッドのスペーサ開孔28と整列するように位置決めした状態に配置する。そして、これら第1金型、グリッド24、および第2金型を図示しないクランパ等を用いて互いに固定する。

#### [0032]

次に、例えば、第1金型の外面側からペースト状のスペーサ形成材料を供給し、第1金型の透孔、グリッド24のスペーサ開孔28、および第2金型の透孔にスペーサ形成材料を充填する。スペーサ形成材料としては、少なくとも紫外線硬化型のバインダ(有機成分)およびガラスフィラーを含有したガラスペーストを用いる。

#### [0033]

続いて、充填されたスペーサ形成材料に対し、第1および第2金型の外面側から放射線として紫外線(UV)を照射し、スペーサ形成材料をUV硬化させる。 必要に応じて、UV硬化に代え熱硬化を補助手段として用いてもよい。

#### [0034]

更に、グリッドに第1および第2金型を密着させた状態でこれらを加熱炉内で熱処理し、ガラスペーストの有機成分の熱分解温度より低く、かつ金型の各透過孔に塗布されたレジンの分解開始温度より高い温度でレジンを分解し、レジンと硬化したガラスペーストとの間に隙間を形成する。

#### [0035]

その後、第1および第2金型、グリッド24を所定温度まで冷却した後、グリッド24から第1および第2金型を剥離する。最後に、スペーサ形成材料内からバインダを飛ばした後、約500~550℃で30分~1時間熱処理することにより、スペーサ形成材料を焼成し、グリッド24上に第1および第2スペーサ3

0 a 、 3 0 b が作り込まれたスペーサアッセンブリ 2 2 のベースが完成する。

## [0036]

このように形成されたスペーサアッセンブリ22では、図4に示すように、グリッド24の板厚が0.1mm、各第1スペーサ30aはグリッド24側に位置した基端の径が約0.4mm、延出端の径が約0.3mm、高さh1が約0.4mmに形成され、また、各第2スペーサ30bはグリッド24側に位置した基端の径が約0.4mm、延出端の径が約0.25mm、高さh2が約1.0mmに形成されている。

#### [0037]

続いて、図5に示すように、スペーサアッセンブリ22の第2スペーサ30b部分を、ポリプロピレン製の容器44に溜められたコート液46内に沈める。コート液46としては、酸化錫および酸化アンチモンの微粒子を分散させた液を使用した。そして、スペーサアッセンブリ22を容器44から引出した後、乾燥、焼成し、各第2スペーサ30bの表面に高抵抗膜を形成する。これにより、スペーサアッセンブリ22において、第2スペーサ30bの表面抵抗は、第1スペーサ30aの表面抵抗よりも小さく設定されている。本実施の形態において、第1スペーサ30aの表面抵抗は例えば、 $5\times10^{13}\Omega$ 、第2スペーサ30bの表面抵抗は $5\times10^{8}$ となっている。

以上の工程によりスペーサアッセンブリ22が完成する。

#### [0038]

上記のように製造されたスペーサアッセンブリ22を用いてSEDを製造する場合、予め、電子放出素子18が設けられているとともに側壁14が接合されたリアプレート10と、蛍光体スクリーン16およびメタルバック17の設けられたフェースプレート12とを用意しておく。

#### [0039]

そして、図6に示すように、各第1スペーサ30aの延出端にインジウム粉末を含むペーストを塗布、乾燥した後、スペーサアッセンブリ22をリアプレート10上に位置決めする。この状態で、リアプレートおよびフェースプレート12を真空チャンバ内に配置し、真空チャンバ内を真空排気した後、側壁14を介し

てフェースプレート12をリアプレート10に接合する。同時に、インジウム粉末を溶融させ、第1スペーサ30aの延出端とフェースプレート12とを接着する。これにより、スペーサアッセンブリ22を備えたSEDが製造される。

## [0040]

以上のように構成されたSEDによれば、フェースプレート12とリアプレート10との間にグリッド24が配置されているとともに、第1スペーサ30aの高さは、第2スペーサ30bの高さよりも低く形成されている。これにより、グリッド24はリアプレート10よりもフェースプレート12側に接近して位置している。そのため、フェースプレート12側から放電が生じた場合でも、グリッド24により、リアプレート10上に設けられた電子放出素子18の放電破損を抑制することが可能となる。従って、放電に対する耐圧性に優れ画像品位の向上したSEDを得ることができる。

#### [0041]

フェースプレート側の第1スペーサがリアプレート側の第2スペーサよりも高く形成されたスペーサアッセンブリを有するSEDと、本実施の形態に係るSEDとを用意し、これらのSEDについて1000時間作動後における電子放出素子の破損状態を比較したところ、本実施の形態に係るSEDでは、電子放出素子の破損が40%低減された。

#### $[0\ 0\ 4\ 2]$

また、上記構成のSEDによれば、フェースプレート12側に設けられた第1スペーサ30aの高さをリアプレート10側に設けられた第2スペーサ30bよりも低く形成することにより、グリッド24に印加する電圧をフェースプレート12に印加する電圧より大きくした場合でも、電子放出素子18から発生した電子を蛍光体スクリーン側へ確実に到達させることができる。

#### [0043]

また、本実施の形態に係るSEDによれば、高さ緩和層を設けることにより、 複数の第1スペーサ30aに高さのばらつきがあった場合でも緩和層によりばら つきを吸収し、複数の第1スペーサとフェースプレート12とを確実に当接、接 触させることができる。それにより、第1および第2スペーサ30a、30bに より、フェースプレート12およびリアプレート10間の間隔をほぼ全域に亘って均一に保持することが可能となる。また、第1スペーサ30aとフェースプレート12との電気的導通を確保し、スペーサの電荷をフェースプレート12側へ逃がすことができ、その結果、放電現象を抑制することが可能となる。

## [0044]

本実施の形態に係るSEDと、高さ緩和層を備えていないSEDとを用意し放電現象を比較したところ、本実施の形態に係るSEDでは、第1スペーサとフェースプレートとの間の隙間に起因する放電現象を無くすことができた。

#### [0045]

更に、本実施の形態に係るSEDによれば、電子源側に位置した第2スペーサ30bの表面抵抗は、第1スペーサ30aの表面抵抗よりも小さく設定されている。そのため、第2スペーサ30bの帯電を防止することができ、第2スペーサの帯電に起因する電子ビームの変位を低減することができる。その結果、色純度の向上した画像を表示することが可能となる。

## [0046]

本実施の形態に係るSEDと、第1スペーサと同一の表面抵抗を持つ第2スペーサを有したSEDと、を用意し電子ビームの変位量を比較したところ、本実施の形態に係るSEDでは、スペーサ近傍を通る電子ビームの変位が約70%抑制され、表示画像の色純度も約10%改善された。

#### [0047]

なお、この発明は上述した実施の形態に限定されることなく、この発明の範囲内で種々変形可能である。例えば、スペーサ形成材料は上述したガラスペーストに限らず、必要に応じて適宜選択可能である。また、スペーサの径や高さ、その他の構成要素の寸法、材質等は必要に応じて適宜選択可能である。更に、グリッド表面および第2スペーサに設けられた高抵抗膜は、酸化錫および酸化アンチモンに限らず、必要に応じて適宜選択可能である。

#### [0048]

一方、電子源は、表面導電型電子放出素子に限らず、電界放出型、カーボンナノチューブ等、種々選択可能である。また、この発明は、上述したSEDに限定

されることなく、FED、PDP等の種々の表示装置に適用可能である。

[0049]

## 【発明の効果】

以上詳述したように、この発明によれば、放電に対する耐圧性に優れ画像品位 の向上した画像表示装置を提供することができる。

## 【図面の簡単な説明】

## 図1

この発明の実施の形態に係るSEDを示す斜視図。

#### 【図2】

図1の線A-Aに沿って破断した上記SEDの斜視図。

#### 【図3】

上記SEDを拡大して示す断面図。

#### 【図4】

上記SEDの製造工程で形成されたスペーサアッセンブリの一部を示す側面図

#### 【図5】

上記製造工程において、上記スペーサアッセンブリの第2スペーサに高抵抗膜 を形成する工程を示す断面図。

#### 【図6】

上記製造工程において、フェースプレート、スペーサアッセンブリ、およびリアプレートを接合する工程を概略的に示す断面図。

#### 【符号の説明】

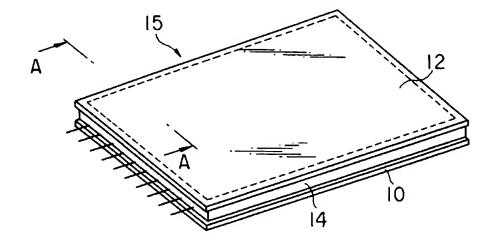
- 10…リアプレート
- 12…フェースプレート
- 14…側壁
- 15…真空外囲器
- 16…蛍光体スクリーン
- 18…電子放出素子
- 22…スペーサアッセンブリ

- 24…グリッド
- 2 4 a …第1表面
- 2 4 b…第2表面
- 26…電子ビーム通過孔
- 28…スペーサ開孔
- 30a…第1スペーサ
- 30b…第2スペーサ
- 50…電圧供給部

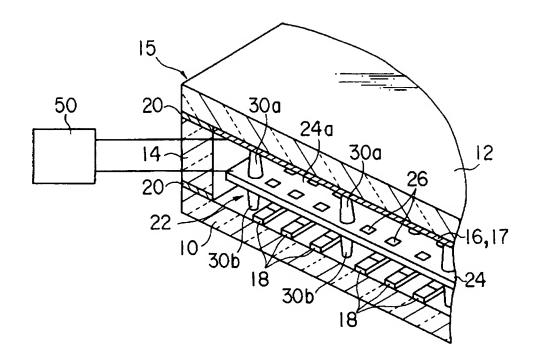
【書類名】

図面

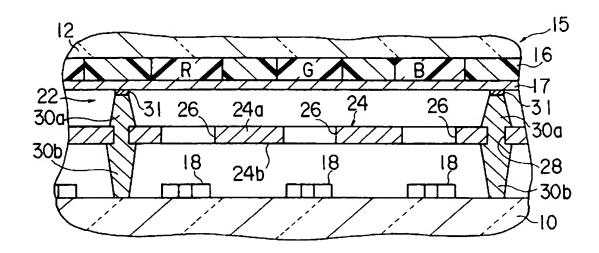
【図1】



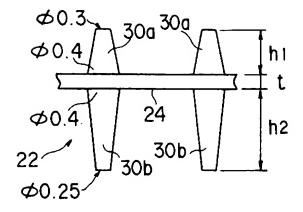
【図2】



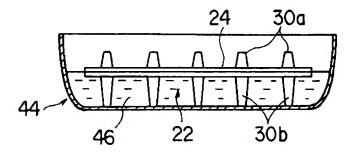
【図3】



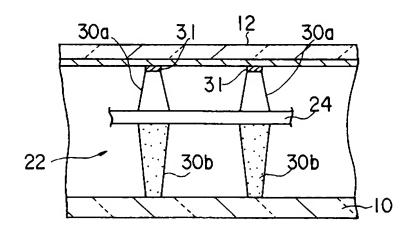
【図4】



【図5】



【図6】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】放電に対する耐圧性に優れ画像品位の向上した画像表示装置を提供する ことにある。

【解決手段】画像表示面を有するフェースプレート12と、フェースプレートに隙間を置いて対向配置されているとともに、画像表示面を励起する複数の電子源18が設けられたリアプレート10と、を備え、これらフェースプレートとリアプレートとの間にはグリッド24およびプレート間の間隔を保持した複数のスペーサが30a、30bが設けられている。第1スペーサの高さは、第2スペーサの高さよりも低く形成されている。

【選択図】 図3

特願2001-285812

出願人履歴情報

識別番号

[000003078]

1. 変更年月日 [変更理由]

で更理由] 住 所 氏 名 2001年 7月 2日

住所変更

東京都港区芝浦一丁目1番1号

株式会社東芝